# 科学研究費助成事業

研究成果報告書

機関番号: 1 1 5 0 1
研究種目: 基盤研究(B)(一般)
研究期間: 2016 ~ 2018
課題番号: 16H04488
研究課題名(和文)界面制御された積層型ナノコンポジットモデル磁石膜の開発
平空理明夕(茶文)Development of interface controlled percemposite model magnet multilevere
研究課題者(英文)Deveropment of Interface controlled nanocomposite model magnet multitagers
研究代表者
小池 邦博(KOIKE, KUNIHIRO)
山形大学・大学院理工学研究科・准教授
研究者番号:40241723
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,300,000円

研究成果の概要(和文):本申請課題では高保磁力Nd2Fe14B相と高飽和磁化Fe合金相,さらに非磁性Nd合金相との界面形成による発現が期待される「交換結合状態の異方性」とナノ構造を精密制御可能な「薄膜プロセス」を利用し,ハード磁性相としてNd2Fe14B,ソフト磁性相としてFe80B20(シリーズI)と高飽和磁化を有する Fe45Co55(シリーズII)の2つの積層型ネオジム系ナノコンポジット磁石膜の形成を試みた。 この結果,交換結合と積層構造を同時達成する基礎技術と新たな磁気異方性制御方法が見出されており,本研 で得られた積層磁石膜が単なるモデル試料としてだけでなく,MEMSデバイス材料としての応用が期待される. ,本研究

研究成果の学術的意義や社会的意義 薄膜プロセスによる界面制御技術を導入し,ハード相であるNd2Fe14Bのc面とa-b面方位に合わせて接合する粒界 相物質を変えたナノコンポジットモデル薄膜を形成する点,すなわち,交換結合状態のNd2Fe14B/Fe界面依存性 を利用して高い永久磁石材料特性を得る指針を得ることが,本申請課題の学術的特色である.この成果はレアメ タルを使用せずに高い(BH)maxをもつネオジム永久磁石材料の開発指針となる.さらに本研究過程において見出 された新規な磁気異方性制御方法は学術的・工業的にも興味深い内容を含んでおり,本手法が高性能MEMSデバイ ス材料開発の足がかりとなる事が期待される。

研究成果の概要(英文): In this study, we attempted to form two-types of multilayered Nd2Fe14B nanocomposite magnet films by combining the magnetic soft phase Fe80B20 (series I) and Fe45Co55 (series II) with the hard magnetic phase Nd2Fe14B using a thin film fabrication process that allows precise control the nanostructure and an anisotropic exchange coupling state that is generated by interface-control of soft magnetic Fe-based alloy with high moment and non-magnetic Nd-based alloy to the hard magnetic Nd2Fe14B phase with high coercivity. As a result, we have found a fundamental technology and a new approach of magnetic anisotropy

control to achieve the exchange coupling between hard/soft magnetic phases and the formation of multi-layered structure of the films simultaneously. The findings obtained in this study are expected not only to form of models of magnet but also as MEMS device materials.

研究分野:磁性材料,薄膜工学

キーワード: ナノコンポジット 界面制御 異方性制御 省レアメタル Nd2Fe14B 高保磁力

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)

# 1. 研究開始当初の背景

永久磁石材料の自動車用モータや発電機応用において課題となっている高耐熱性の付与と資 源問題の早期解決が求められている.これらの課題を解決できる有力な候補としナノサイズの 硬磁性相(高保磁力)粒子と軟磁性(高飽和磁化)相粒子からなるナノコンポジット磁石が Skomski 等の理論計算<sup>11</sup>によって予言されている.これまでに Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B をハード磁性相とし, Fe 基合金 をソフト磁性相とした交換結合型のナノコンポジット磁石の作製が試みられたが、高品位な結 晶性のナノ粒子の形成や配向制御が困難なため,20年を経た現在もネオジム系ナノコンポジッ ト永久磁石では単相ネオジム磁石の(BH)max の値を超えることができていないのが実情である. 近年,磁化低下の要因として,交換結合定数 Jexの符号の Nd2Fe14B/a-Fe 界面依存性<sup>[2-5]</sup>や両相 間の熱原子拡散[6-7]が理論と実験から指摘されてきた.

#### 研究の目的

本申請課題では高保磁力 Nd2Fe14B 相と高飽和磁化 Fe 合金相, さらに非磁性 Nd 合金相との界 面形成による発現が期待される「交換結合状態の異方性」とナノ構造を精密制御可能な「薄膜プ ロセス」を利用し、レアメタルフリーと高い最大エネルギー積、高保磁力を同時に達成可能とす る基盤技術となる「界面制御された積層型ナノコンポジットモデル磁石膜の開発」を目指す.ハ ード磁性相として Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B, ソフト磁性相として Fe<sub>80</sub>B<sub>20</sub> (シリーズ I) と高飽和磁化を有する Fe-Co(シリーズ II)の2つの積層型ネオジム系ナノコンポジット磁石膜の形成を試み、その微 細構造と磁気特性の関係を明らかにすることを目的とする.

#### 3. 研究の方法

積層膜は UHV スパッタ装置を用いて 10 mm□の MgO(001)単結晶基板上に作製した. 膜構成は ソフト磁性相を FesoB20 とした MgO(001)/Mo(20 nm)/[Nd-Fe-B(30 nm)/Mo(t<sub>Mo</sub>=0, 1 nm)/Fe-B(5 nm)/ Mo(t<sub>Mo</sub>=0,1nm)]5/Mo(10nm)Mo (シリーズI)と、ソフト磁性相を Fe-Co とした MgO(001)/Mo(20 nm)/[Nd-Fe-B(30 nm)/Mo( $t_{Mo} = 0, 1 \text{ nm}$ )/Fe-Co(5 nm)/ Mo( $t_{Mo} = 0, 1 \text{ nm}$ )]5/Mo(10 nm)Mo ( $\because \Downarrow - \varkappa$ ) II) である.以降,前者をシリーズI,後者をシリーズII と呼ぶ. また,両シリーズ共に Mo 中 間層厚 tMo が 0 nm の積層膜試料を Mo 中間層無し, tMo = 1 nm の積層膜を Mo 中間層有りと表記 する. Nd-Fe-B 層を結晶化させるために、UHV 環境で真空中アニールを行なった. UHV アニー ル試料は、10 mm□基板の試料を 4 分割した 5 mm□の形状とした. アニール温度範囲は T<sub>a</sub> = 400℃から最高で 800℃とし, 50℃毎に温度上昇させた. マルチステップアニールは, シングル ステップの各温度パターンでアニールした後、目標到達温度で30分間保持し、室温まで冷却し て大気中へ取り出すことで試料のアニールプロセスの熱履歴を一致させた.試料の結晶構造と 配向状態は XRD で、膜厚は XRR 法で評価した. 試料の膜表面形態は AFM によって観察した. 試料の微細構造観察と結晶性評価ならびに組成分析は、それぞれ TEM 及び SAD と EDS を用い て行った.磁化曲線と粒子間磁気相互作用解析のためのΔM プロットの測定には、最大印加磁 場が±15 kOeの VSM ならびに±50 kOeの SOUID 磁力計を用いた.

#### 4. 研究成果

#### シリーズI積層膜の微細構造

Fig. 1 に as-depo.状態と T<sub>a</sub>=750°Cでアニールしたシリーズ I の MgO(001)/Mo(20 nm)/[Nd-Fe-B(30 nm)/Mo(t<sub>Mo</sub> = 0, 1 nm)/Fe-B(5 nm)/ Mo(t<sub>Mo</sub> = 0, 1 nm)]5/Mo(10 nm)Mo 積層膜の 3D-AFM 像を示す. 膜表面形態には、Mo中間層やアニールの有無による変化は見られず、膜表面粗さ Ra は 0.5 nm 程と平坦であった. Fig.2 に as-depo.状態(青色)と T<sub>a</sub>=750℃でアニールした(赤色)シリーズ I 試料の XRD パターンを示す. Mo 中間層無し試料では, as-depo 状態でソフト磁性相である Fe2B および Fe3B のピークが確認され,750℃ではそれらに加え,Nd2Fe14B のピークが確認され た. 一方, (b)の Mo 中間層有りでは, as-depo.状態で(a)の場合と同様に Fe2B および Fe3B のピー クが確認され、750℃では Nd2Fe14B のピークが確認された. MgO(001 (b)

(a)



Fig. 1 as-depo.状態および T<sub>a</sub>=750℃でのアニー ル後における (a)Mo 中間層無し, (b)Mo 中間 層有りのシリーズ I 積層膜の AFM 像.



Fig. 2 as-depo.状態(青色)と Ta=750°C(赤色)で のアニール後における (a)Mo 中間層無し, (b)Mo 中間層有りの Fig.4 に示したシリーズ I 積層膜の XRD パターン.

# (2)シリーズ I積層膜の磁気特性

Fig. 3 に as-depo.状態と 750℃でアニールし たシリーズ I 積層膜の磁化曲線を示す. as-depo. 状態では Mo 中間層の有無に関わらず, 膜面内, 面直方向共に非常に小さな保磁力(H。~ 50 Oe)であり、膜面内(IP)の磁化曲線において、 低い磁化率 χ(= M/H)の磁化曲線が見られ, 薄膜 特有の形状磁気異方性(反磁界)に抗して膜面 直方向が容易磁化軸となる事が分かる.一方, 750℃でのアニール後は、いずれの試料も膜面 内, 面直方向共に大きなヒステリシスを示し, 残留磁化と保磁力を持つ. Mo 中間層無し試料 では、膜面内方向が磁化容易軸であり、Hell面 内方向の保磁力)は1kOe程度であるが、Mo中 間層有りの試料の Hcl(面直方向の保磁力)は 3 kOe 程度で二段の減磁過程となり、膜面直の Helは5 kOe 程度で一体の減磁曲線となり、膜 面直方向が磁化容易軸であった.また,面直方 向の初磁化曲線は下に凸となる放物線的形状 であり、高保磁力を示したソフト相を Fe-B と した積層膜における保磁力発生機構はピンニ ング型である事が示唆される.

# (3)シリーズ II 積層膜の微細構造

Fig. 4 に as-depo.状態と  $T_a = 800$  Cでアニールし たシリーズ II の MgO(001)/Mo(20 nm)/[Nd-Fe-B(30 nm)/Mo( $t_{Mo} = 0, 1$  nm)/Fe-Co(5 nm)/ Mo( $t_{Mo} = 0, 1$  nm)]5/Mo(10 nm)Mo 積層膜の 3D-AFM 像を 示す. 膜表面形態には, Mo 中間層やアニールの 有無による大きな変化は見られず, 膜表面の粗 さ  $R_a$ は 0.3 nm 程で平坦であった.

Fig. 5 にシリーズII 試料の結晶状態を評価した XRD パターンを示す. 青いパターンが as-depo 状態であり, 赤いパターンが 800 Cアニールの結果である.また,シリーズ I とは異なり,この XRD パターンは in-plane 測定の結果である. as-depo 状態ではソフト磁性相である FeCo のピークが確認され, $T_a = 800$  Cではハード磁性相である Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B のピークが確認された.

# (4) シリーズ II 積層膜の磁気特性

Fig. 6 に as-depo.状態と  $T_a = 800$  Cでアニール し た MgO(001)/Mo(20 nm)/[Nd-Fe-B(30 nm)/Mo( $t_{Mo} = 0, 1$  nm)/Fe-B(5 nm)/ Mo( $t_{Mo} = 0, 1$ nm)]s/Mo(10 nm)Mo (シリーズ II) 積層膜の磁化 曲線を示す. as-depo.状態ではシリーズ I と同様 に Mo 中間層の有無に関わらず, 膜面内, 面直 方向共にソフト磁性が現れており, 膜面直方向 が磁化容易軸となっている他, 800 Cでのアニー ル後は, いずれの試料も膜面内, 面直方向共に大 きなヒステリシスを示し, 残留磁化と保磁力を 持つハード磁性が現れている.

### (5) 単層膜と積層膜の磁気特性の比較

本研究で作製したハード磁性相である  $Nd_2Fe_{14}B$ と異なる種類のソフト磁性相の積層化が磁気特 性に与える効果を検討するために、リファレンス として積層膜と同条件で製膜し、750°Cでアニー ル し た MgO(001)/Mo(20 nm)/Nd-Fe-B(30 nm)/Mo(10 nm)単層膜<sup>[11]</sup>とシリーズIの Mo 中間層有り750°Cアニール試料およびシリーズIIの Mo 中間層有り 800°Cアニール試料についての磁化曲線を Fig. 7 に示す.



Fig. 3 as-depo 状態と T<sub>a</sub>=750℃のアニール後の (a)Mo 中間層無しと(b)Mo 中間層ありの Fig.6 のシリーズ I 積層膜の磁化曲線 (赤: 膜面内 方向 (IP),青: 膜面直方向 (OOP)).



Fig. 4 as-depo.状態および *T*a = 800℃でのア ニール後における (a)Mo 中間層無し, (b)Mo 中間層有りのシリーズ I 積層膜の AFM 像.



Fig. 5 as-depo.状態と *T*a=800℃でのアニール 後の (a)Mo 中間層無し, (b)Mo 中間層有り のシリーズ II 積層膜の XRD パターン.



Fig. 6 as-depo 状態と T<sub>a</sub>=800℃のアニール後 の(a)Mo 中間層無しと(b)Mo 中間層ありの Fig.7 のシリーズ II 積層膜の磁化曲線 (赤: 膜面内方向 (IP),青: 膜面直方向 (OOP)).

Fe-Bと積層したシリーズIの垂直方向のMrは単 層膜の垂直Mr値よりも200 emu/cc程度, Fe-Coと 積層したシリーズIIの面内方向Mrは単層膜の面内 Mr値よりも500 emu/cc程度大きい事が分かる.こ れらのNd-Fe-Bリファレンス単層膜との磁気特性 の比較から,Nd2Fe14B層をそれよりも大きな飽和 磁化のFe基合金のソフト磁性相と積層化するこ とでMr値が増加することが確認された.この結果 は,これらの積層膜において角型性が良好な減磁 曲線が得られていることと合わせると,ハード磁 性相とソフト磁性相間の交換相互作用の存在を 示唆する.

#### (6) 磁気的相互作用の解析とその起源

上述の磁気特性の検討から、本研究で得られた 高保磁力を持つ積層膜のハード磁性相とソフト 磁性相間に磁気的相互作用の存在が示唆された. そこでこの磁気的相互作用を評価するために、 Henkel や Kelly 等によって独立に提案された Henkel プロットあるいは  $\Delta M$  プロット法<sup>[8]</sup>と呼ば れる解析を試みた.まず最も単純なモデルとして 一軸磁気異方性を持つ単磁区状態の強磁性相か ら成る系を考える.相間に磁気的相互作用が働く 場合、以下の関係が成立する.

 $\Delta M = m_{\rm d}(H) - (1 - 2m_{\rm r}(H))$ (1)こで  $m_d(H)$ と  $m_r(H)$ は各々 $M_d(H)$ と  $M_r(H)$ を M<sub>r</sub>(∞)で規格化して得られる. ΔM とは相間相互 作用の指標であり,理想的な Stoner-Wohlfarth 理論 からの"ずれ"として表され、もし ΔM=0 ならば相 互作用が無く、 $\Delta M > 0$ ならば交換相互作用、 $\Delta M$ <0ならば双極子-双極子相互作用が相間に働く事 を意味する. Fig. 8 にシリーズIの Mo 中間層有り 750℃アニール試料とシリーズIIの Mo 中間層有り 800℃アニール試料についての md(H)曲線と mr(H) 曲線,ならびに  $\Delta M$  曲線を示す. 共に  $\Delta M$  曲線に は保磁力近傍に正のピークが現れており、ソフト 磁性相の種類によらず、交換相互作用が相間に働 いている事が明らかとなった.これまでに1nm厚 の非磁性 Mo 中間層を導入した Nd<sub>2</sub>Fd<sub>14</sub>B/Mo/α-Fe における FMR を用いた研究で Nd<sub>2</sub>Fd<sub>14</sub>B と α-Fe は 交換結合していない事が明らかとなっており<sup>[5]</sup>, さらに Nd<sub>2</sub>Fd<sub>14</sub>Bの交換相互作用は、その磁壁幅で ある 2~5 nm 程度の極めて近距離の原子スピンに しか作用しないことが知られている.よって、こ れらの既報の結果からは、ハード相とソフト相の 間に 1 nm 厚の非磁性 Mo 中間層がある場合は両 相間には交換相互作用は働かないこととなり、そ れらと同様な構造をもつ本研究の磁気的相互作 用に関する解析結果と矛盾する.



Fig. 7. (a)シリーズIにおける Mo 中間層有 り 750℃アニール積層膜, (b)シリーズIIに おける Mo 中間層有り 800℃アニール積層 膜, (c) 750℃アニール Nd-Fe-B リファレン ス単層膜, (d) 800℃アニール Nd-Fe-B リフ ァレンス単層膜の磁化曲線.



Fig. 8 (a)シリーズIの Mo 中間層有り  $T_a = 750$ °Cアニール試料, (b)シリーズIIの Mo 中間層有り  $T_a = 800$ °Cアニール試料の  $m_d(H)$ 曲線と $m_t(H)$ 曲線,  $\Delta M$ 曲線.



Fig. 9 シリーズIの Mo 中間層有り積層膜の 断面 TEM 像および EDS マッピング像 ((a)HAADF 像, (b)Fe 元素, (c)Nd 元素, (d)Mo 元素, 左側:as-depo.状態, 右側:750°C アニール)

そこで、膜の微細構造の情報を得るためにシリーズIの Mo 中間層有りの積層膜の as-depo.状態 と  $T_a = 750^{\circ}$ Cでのアニール後について観察と分析を行った断面 HAADF-TEM 像と EDS による元 素マッピング像を Fig.14 に示す. 同試料について AFM 観察した Fig.4 の表面形態と  $R_a$  から推察 された結果と矛盾せず, as-depo.状態の断面 TEM 像には連続な層と平坦な界面が現れており,元 素マッピング像からも各層がほぼ設計膜厚通りで積層構造が形成されているのが確認できる. これに対して  $T_a = 750^{\circ}$ Cでアニールした後では,各層の膜厚は as-depo.状態とほとんど変わらず 積層構造を維持しているものの,Mo 元素のマッピング像からは,Mo 中間層が部分的に消失し ていることが分かった.よって,この非磁性 Mo 中間層が消失している領域において,ハード磁 性相とソフト磁性相が接して交換相互作用が働く可能性が示唆される.

(7)まとめ

本研究では、異なる組成のソフト相を有する積層型ナノコンポジット磁石膜の形成を試み、その微細構造と磁気特性について検討した結果、以下の知見を得た. ① ソフト磁性相を Fe-B とした積層膜(シリーズ I)において、Mo 中間層無しでは面直 H<sub>c</sub>~1 kOe 程度のハード磁性を示し、Mo中間層有りでは面直  $H_{c} \sim 5$  kOe 程度のハード磁性を示した. 磁化容易軸は膜面直方向の垂直磁化膜であった.

② ソフト磁性相を Fe-Co とした積層膜(シリーズ II)において、Mo 中間層無しでは、面内  $H_{c} \sim 6$  kOe 程度のハード磁性を示し、Mo 中間層有りでは、面内  $H_{c} \sim 9$  kOe 程度のハード磁性を示した. Mo 中間層の有無にかかわらず磁化容易軸は面内方向であった.

③ ソフト磁性相 α-Fe, Fe-B, Fe-Coの中で Fe-Coの積層膜が最も高い残留磁化 M. を示し, 600 emu/cc 程度であった.

④ 減磁曲線が一体となった試料において, ΔM プロット解析を行なった結果, 交換相互作用の 存在が確認され, Mo 中間層の消失領域でのハード磁性相とソフト磁性相が接することで作用し ていることが示唆された.

<引用文献>

① R. Skomski and J. M. D. Coey, Phys. Rev. B, 48, (1993) 15812.

② Y. Toga, H. Moriya, H. Tsuchiura, and A. Sakuma, J. Phys.: Conf. Ser., 266, (2011) 012046.

③ N. Umetsu, A. Sakuma, and Y. Toga, Phys. Rev. B, 93, (2016) 014408(1-6).

 D. Ogawa, K. Koike, S. mizukami, M. Oogane, Y. Miyazaki and Kato, J. Magn. Soc. Jap., 36, (2012) 5.

5 D. Ogawa, K. Koike, S. Mizukami, T. Miyazaki, M. Oogane, Y. Ando, and H. Kato, Appl. Phys. Lett., **107**, (2015) 102406.

6 W.B. Cui, Y.K. Takahashi, and K. Hono, Adv. Mater. 24 (2012) 6530.

⑦ K. Kobayashi, D. Ogara, K. Koike, H. Kato, T. Miyazaki, Y. Ando and M. Itakura, J. Phys: Conf. Ser., 903, (2017)012015.

8 P.E. Kelly, K. O'Grady, P.I. Mayo and R.W. Chantrell, IEEE Trans. Magn., 25, 3881-83 (1989).

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計6件)

① M. Sato, Y. Yoshida, T. Suzuki, Y. Takahashi, <u>K. Koike</u>, and <u>N. Inaba</u>, Magnetostriction measurement system of magnetic thin films with Michelson interference, J. Mag. Soc. Jpn., 査読有り、Vol、3、2019, pp.39– pp.42.

② N. Okada, T. Sasabuchi, <u>K. Koike</u>, T. Mineta、MEMS Magnetic Sensor with Bridge-Type Resonator and Magnetostrictive Thin Film、Elec. and Comm. Jpn. 査読有り、Vol、101、No、 3、2018、pp.90–pp.95.

③ <u>M. Itakura</u>, J. Fukuda, <u>K. Koike</u>, H. Ishikawa, D. Ogawa, and H. Kato、Microstructure and coercivity in La-coated Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B thin films、AIP Advances、査読有り、Vol、7、 2018、pp.035301–pp.1035301-9.

④ <u>K. Koike</u>, D. Ogawa, H. Kato, Interface and Exchange Coupling for Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/α - Fe Nano–Composite Thin Film Magnets、Magnune/Magnetics Jpn., 査読有り、Vol、13、No、1、2018、pp.19– pp. 27.

⑤ <u>K. Koike</u>, D. Ogawa, H. Kato, Interface modification and Magnetic properties of Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B Prepared by Thin Film Processes、Magnune/Magnetics Jpn., 査読有り、Vol、11、No、6、2016、pp.333-pp. 343.

⑥ K. Kobayashi, D. Ogawa, <u>K. Koike</u>, H. Kato, T. Miyazaki, Y. Ando and <u>M. Itakura</u>, Fabrication of orientation-controlled nanocomposite Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/α–Fe multilayer films、J. Phys: Conf. Ser., 査読有り、Vol.903, (2017) pp.012015-1–pp.012015-3.

〔学会発表〕(計9件)

① 小池邦博,大橋一輝,鈴木拓哉,<u>稲葉信幸</u>,齋藤 佑,大久保晋,太田 仁,<u>板倉 賢</u>,加藤 宏朗,テラヘルツ ESR による Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/Fe 系ナノコンポジット膜の交換結合状態の研究, 平成 30 年度神戸大学分子フォトサイエンス研究センター共同研究成果報告会,2019年3月8

日(神戸大学,分子フォトサイエンス研究センター)【招待講演】.

② 小池邦博,大橋一輝,鈴木拓哉,<u>稲葉信幸</u>,齋藤佑,大久保晋,太田仁,<u>板倉賢</u>,加藤 宏朗,α-Fe/Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B系における界面とナノコンポジット磁石,H30年度スピニクス特別研究 会,2018年11月15日~11月16日(東北大学,電気通信研究所)【招待講演】.

③ K. Ohashi, <u>K. Koike</u>, T. Suzuki, <u>N. Inaba</u>, H. Kato, M. Kondo, <u>M. Itakura</u>, M. Nishida, Effect of Fe-B layer on Microstructure and Magnetic Properties of Exchange Coupled Nd-Fe-B/Mo/Fe-B Nanocomposite Multilayer Films, The 21st International Conference on Magnetism (ICM2018), JULY 16-20, 2018 (MOSCONE CENTER, San Francisco USA).

④ 大橋一輝,鈴木拓哉、小池邦博, <u>稲葉信幸</u>,加藤宏朗,近藤政孝, <u>板倉 賢</u>,西田 稔, Nd-Fe-B/Fe-B 系ナノコンポジット膜の微細構造と交換結合状態に与える Mo 中間層の効果, P63, 日本金属学会 2018 年春期講演大会(第 162 回), 2018 年 3 月 19 日~3 月 21 日(千葉工業大学, 新習志野キャンパス).

⑤ 大橋一輝, 神尾知志, <u>小池邦博, 稲葉信幸</u>, 加藤宏朗, 小川大介, 近藤政孝, <u>板倉 賢</u>, 大兼

幹彦, 安藤康夫, ナノコンポジット Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/Fe-B 積層膜の磁気特性, 第 41 回 日本磁気学 会学術講演会, 2017 年 9 月 19 日 ~ 9 月 22 日, (九州大学,伊都キャンパス).

⑥ 小池邦博, Nd-Fe-B 系薄膜の界面修飾と保磁力, 第 24 回 みちのく磁性談話会, 2017 年 6 月 3 日~6 月 4 日 (天童温泉「滝の湯」, 天童). 【招待講演】

⑦ <u>板倉 賢</u>、福田淳也、近藤政孝、西田 稔、石川裕也、小池邦博、加藤 宏朗、Nd-Fe-B 系モデル磁石の界面微構造と保磁力, S1.27, 日本金属学会 2017 年春期講演大会(第 160 回), 2017 年3月 15 日~3 月 17 日(首都大学東京,南大沢キャンパス).

⑧ 近藤政孝、<u>板倉 賢</u>、西田 稔、小池邦博、加藤宏朗、小林圭太、Mo 中間層の有無による Nd-Fe-B/Fe 薄膜磁石の異方性発現機構の解明, P114, 日本金属学会 2017 年春期講演大会(第 160 回), 2017 年 3 月 15 日~3 月 17 日(首都大学東京,南大沢キャンパス).

(9) K. Kobayashi, D. Ogawa, <u>K. Koike</u>, H. Kato, M. Oogane, T. Miyazaki, Y. Ando and <u>M. Itakura</u>, Fabrication of orientation-controlled nanocomposite Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/ $\alpha$ -Fe multilayer films, PS1.152, 8th Joint European Magnetic Symposia (JEMS2016), 21-26 August 2016, (SECC: Scottich Exhibition and Conference Centre, Glasgow, UK).

〔図書〕(計 2件)
① 加藤宏朗、小池邦博、(株)エヌ・ティー・エス、次世代永久磁石の開発最前線、第1編 磁性と構造解析、第2節 交換結合ナノコンポジット磁石の特性発現メカニズム、2019.
② 小池邦博、加藤宏朗、(株)技術情報協会、磁性材料・部品の最新開発事例と応用技術、第3節 界面制御とネオジム永久磁石の保磁力 ~ナノ磁石製膜技術によるモデル界面の形成の試み~、2018.

6. 研究組織

(1)研究分担者

研究分担者氏名:板倉 賢

ローマ字氏名: ITAKURA, MASARU

所属研究機関名:九州大学

部局名:総合理工学研究院

職名:准教授

研究者番号(8桁): 20203078

研究分担者氏名: 稲葉 信幸

ローマ字氏名: INABA, NOBUYUKI

所属研究機関名:山形大学

部局名:大学院理工学研究科

職名:教授

研究者番号(8桁): 50396587

(2)研究協力者 研究協力者氏名:加藤 宏朗 ローマ字氏名:KATO, HIROAKI

研究協力者氏名:小林 奎大 ローマ字氏名:KOBAYASHI, KEITA

研究協力者氏名:大橋 一輝 ローマ字氏名:OHASHI, KAZUKI

研究協力者氏名:鈴木 拓哉 ローマ字氏名:SUZUKI, TAKUYA

研究協力者氏名:近藤 政孝 ローマ字氏名:KONDO,MASATAKA